PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-274671

(43) Date of publication of application: 08.10.1999

(51)Int.CI.

H05K 1/16

H05K 3/10

(21)Application number : 10-078149

(71)Applicant : SEIKO EPSON CORP

(22) Date of filing:

25.03.1998

(72)Inventor: NATORI EIJI

KAMIKAWA TAKETOMI

IWASHITA SETSUYA

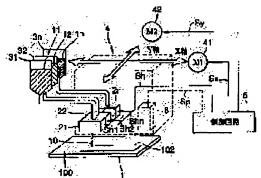
SHIMODA TATSUYA

(54) ELECTRIC CIRCUIT, ITS MANUFACTURE AND MANUFACTURE DEVICE THEREOF

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To manufacture an arbitrary electric circuit on a pattern forming face through the use of an ink jet system.

SOLUTION: Fluid bodies 11-1n containing conductive materials and insulating materials as pattern forming materials are discharged from ink jet-type recording heads 21-2n on the pattern forming face 100 of a substrate 1. The fluid bodies 11-1n discharged on the pattern forming face 110 are caked and an electric circuit 102 is obtained. Since an arbitrary pattern is generated while the materials are changed into various types, the electric circuit containing the desired circuit elements of a capacitor, a coil, a resistor and an active element can be manufactured.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application

converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-274671

(43)公開日 平成11年(1999)10月8日

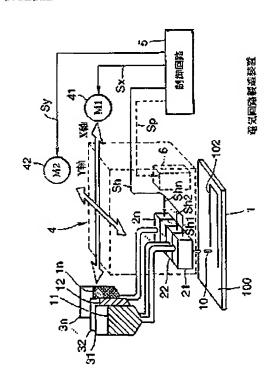
(51) Int-CL ⁶		織別紀号	ΡI					
H05K	1/02		H05K	1/02				
					;	S A D		
	1/16			1/16	4			
	3/10			3/10	j			
			电查音率	未請求	商求項の数26	OL	(全 16	6 P ()
(21)出顯番号	-	特顯平10−78149	(71)出廢人	000002369 セイコーエプソン株式会社				
(22)出題日		平成10年(1998) 3月25日		東京都斯宿区西斯宿2丁目4番1号				
			(72)発明者	名取 菜捨				
					概数市大和3丁M リン株式会社内	3番8	号セ	イコ
			(72) 発明者	上川遠	te			
					展訪市大和 3 丁原 ノン株式会社内	3番8	号 セ	イコ
			(72) 発明者	岩下 1	節 也			
				長野県諸	取訪小大和 3 丁目	3番8	ラ セ	113
					ノン株式会社内		_	
			(74)代理人		鈴木 暮三郎	G 1 2	名)	
							終頁に	結く

(54) 【発明の名称】 電気回路、その製造方法および電気回路製造装置

(57)【要約】

【課題】 インクジェット方式を使用してパターン形成面に任意の電気回路を製造する。

【解決手段】 基板1のパターン形成面100に、パターン形成用材料として導電性材料や絶縁性材料等を含んだ流動体10をインクジェット式記録ヘッド2より吐出する。そしてパターン形成面100に吐出された流動体10を固化させて電気回路102とする。材料を種々に変更しながら任意のパターンを作るために、コンデンサ、コイル、抵抗、能動素子等所望の回路素子を含んだ電気回路を製造できる。



特関平11-274671

【特許請求の範囲】

【請求項1】 バターン形成面に形成される電気回路で あって、

1

パターン形成用材料を含んだ流動体が前記パターン形成 面に付着し固化して形成されたパターンを備えているこ とを特徴とする電気回路。

【請求項2】 前記パターン形成面と前記パターンとの 密着性を高めるための親和性層をさらに備えた請求項! に記載の電気回路。

【請求項3】 前記パターンの付着領域を制限するため 16 の非親和性層をさらに備えた請求項」に記載の電気回 验.

【請求項4】 前記パターン形成用材料は、導電性材 料、半導電性材料、絶縁性材料または誘電性材料のうち いずれかである請求項1に記載の電気回路。

【請求項5】 前記パターン形成用材料として導電性材 料を含んだ流動体が固化した配線パターンを備える請求 項1に記載の電気回路。

【請求項6】 前記パターン形成用材料として絶縁性材 料または誘弯性材料を含んだ流動体が固化した絶縁膜 と、前記パターン形成用材料として婆羅性材料を含んだ 旒動体が前記絶縁膜を挟んで対向して固化した電極膜 と、によりコンデンサを構成する請求項上に記載の電気 回路。

【請求項7】 前記パターン形成用材料として導電性材 料を含んだ流動体が前記パターン形成面に渦状に付着し て固化したコイルを備える請求項1に記載の電気回路。

【請求項8】 前記パターン形成用材料として半導管性 材料を含んだ流動体が固化した半導電性膜の両端に、前 記パターン形成用材料として導電性材料を含んだ流動体 30 16に記載の電気回路の製造方法。 が固化した抵抗器を備える請求項1に記載の電気回路。

【請求項9】 前記パターン形成用材料として所定の元 素がドーピングされた半導電性材料を含んでいる流動体 が、固化することにより形成された半導体回路素子を債 える請求項1に記載の電気回路。

【請求項10】 複数の前記パターンを備え、互いのパ ターンを識別するために異なる色彩が付されている請求 項1に記載の電気回路。

【請求項11】 パターン形成面に電気回路を形成する 電気回路の製造方法において、

前記パターン形成面に、パターン形成用材料を含んだ流 動体を吐出する工程と、

前記パターン形成面に吐出された流動体を固化する工程 と、を備えたことを特徴とする電気回路の製造方法。

【請求項12】 前記流動体を吐出する工程では、前記 パターン形成用材料の融点以上に加熱し溶解した材料を 前記流動体として吐出し、

前記流動体を固化する工程では、前記パターン形成面付 近の温度を前記パターン形成用材料の融点より低い温度 に維持し、前記流動体を固化する請求項11に記載の第 50 することにより抵抗器を形成する請求項11乃至請求項

気回路の製造方法。

【請求項13】 前記流動体を吐出する工程では、微粒 子として密媒に概控された前記パターン形成用材料を前 記流動体として吐出し、

前記流動体を固化する工程は、前記パターン形成面付近 の温度を前記パターン形成用材料の融点以上の温度を加 えて前記微粒子を溶解させる工程と、当該融点より低い 温度を加えて溶解した材料を固化する工程と、を備える 請求項11に記載の電気回路の製造方法。

【請求項14】 前記流動体を吐出する前に、前記パタ ーン形成面と前記パターンとの密着性を高めるための親 和性層を形成する工程を備えた請求項11に記載の電気 回路の製造方法。

【請求項15】 前記流動体を吐出する前に、前記パタ ーンの付着領域を制限するための非親和性層を形成する 工程を備えた請求項11に記載の電気回路の製造方法。 【請求項16】 パターン形成面に電気回路を形成する 電気回路の製造方法において、

前記パターン形成面に接着性材料を吐出する工程と、

前記パターン形成面にパターン形成用材料の微粒子を散 布する工程と

前記接着性材料に付着したもの以外の前記微粒子を前記 パターン形成面から除去する工程と、

を備えたことを特徴とする電気回路の製造方法。

【請求項17】 前記微粒子をバターン形成面から除去 する工程の後に、前記パターン形成面付近の温度を前記 パターン形成用材料の融点以上の温度を加えて前記微粒 子を溶解させる工程と、当該融点より低い温度を加えて 溶解した材料を固化する工程と、をさらに備える請求項

【請求項18】 前記微粒子をパターン形成面から除去 する工程の後に、前記接着性材料に付着した前記微粒子 を圧縮する工程をさらに備える請求項16に記載の電気 回路の製造方法。

【請求項19】 前記パターン形成用材料は、婆羅性材 料、半導電性材料、絶縁性材料または誘電性材料のうち いずれか!以上である請求項!1万至請求項16に記載 の電気回路の製造方法。

【請求項20】 前記絶縁性材料を含んだ流動体を吐出 40 して絶縁膜を形成し、当該絶縁膜を換んで対向するよう に前記導電性材料を含んだ流動体を吐出して電極膜を形 成することによりコンデンサを形成する請求項11乃至 請求項18に記載の電気回路の製造方法。

【請求項21】 前記導電性材料を含んだ流動体を過伏 に吐出してコイルを形成する請求項11万至請求項18 に記載の電気回路の製造方法。

【請求項22】 前記半導電性材料を含んだ流動体を吐 出して半導管性膜を形成し、当該半導電性膜の両端に前 記導電性材料を含んだ流動体を吐出して導電性膜を形成 (3)

18に記載の電気回路の製造方法。

【請求項23】 所定の元素がドービングされた半導電 性材料を含んだ流動体を吐出して半導体膜を形成する工 程を前記流動体にドーピングする元素を変えながら複数 回繰り返して半導体回路素子を形成する請求項11万至 請求項18に記載の電気回路の製造方法。

【請求項24】 バターンに応じてそのバターンを形成 するための流動体に異なる色の顔料または染料を混ぜて パターンを形成することにより、複数のパターンを識別 可能とする請求項11万至請求項18に記載の電気回路 16 け半田付けをする等して製作していた。以上のように、 の製造方法。

【請求項25】 前記流動体により形成されたバターン を覆ってそのバターンに応じた色の顔斜または染料を含 む層を形成することにより、複数のパターンを識別可能 とする請求項11万至請求項18に記載の電気回路の製 造方法。

【請求項26】 バターン形成用材料を含んだ流動体に よりパターン形成面上に任意のパターンを形成するため の電気回路製造装置であって、

前記流動体を前記パターン形成面に吐出可能に構成され 20 たインクジェット式記録へッドと、

前記インクジェット式記録ヘッドと前記パターン形成面 との組対位置を変更可能に構成される駆動機構と、

前記パターン形成面上の流動体を固化させるために雰囲 気を調整する固化装置と、

前記インクジェット式記録ヘッドからの前記流動体の吐 出、前記駆動機構による駆動および前記固化装置による 雰囲気の調整を制御する制御装置と、を備え、

前記制御装置は、前記駆動機構により前記インクジェッ ト式記録ヘッドを任意のバターンに沿って移動させなが ち当該インクジェット式記録ヘッドから前記流動体を吐 出させ、前記國化装置により前記パターン形成面の雰囲 気を調整して前記パターン形成面に吐出された流動体を 固化させることにより電気回路を形成可能に構成されて いることを特徴とする電気回路製造装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は基板などへの電気回 |
野の製造技術に係り、特にインクジェット方式等によっ て任意の電気回路を形成するための電気回路製造技術の 40 ことにより少量多種生産や試作に適した電気回路を提供 改良に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、微小な回路、例えば集補回路を製 造するにはリソグラフィー法等が使用されてきた。この リソグラフィー法は、シリコンウェハ上にレジストと呼 ばれる感光材を薄く塗布し ガラス乾板に写真製版で作 成した回路パターンを光で焼き付けて転写するものであ る。転写されたレジストバターンにイオン等を打ち込ん で、配線パターンや回路素子を形成していく。上記リソ

ジスト塗布、露光、現像等の工程を必要としていたた め、設備の整った半導体工場等でなければ電気回路の製 造ができなかった。また大きな電気回路を製造するに は、基板上に個別部品をインサートマシン等で配置し、 基板を半田槽に通して、電気回路基板を作っていた。こ のような製造ラインで製造される電気回路についても、 インサートマシン、フラックス槽、半田槽等、一貫した 製造設備が必要であった。一方、電気回路の試作品の製 造は、万能基板等を用いて開発者が総ての部品を取り付 電気回路を置産するためには設備投資と複雑な工程管理 が必要である一方、試作品を生産するには労力と時間が かかっていた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところが現在は多品種 少量生産の時代となってきたため、従来の製造方法が必 ずしも効率的かつ経済的ではなくなってきた。すなわち 製造ラインでは製造する電気回路が変更されるたびに製 造設備の設定をやり直しが必要なため、設定や調整にか かる時間が増えてコストを抑えにくくなってきたのであ る。また試作品の製作でも同時に複数の試作品を作り、 検討を加えるということが日常的に行われており、手作 りにより試作品の製作のみに時間をかけるのは不経済で あった。また試作品では回路素子の物理定数を種々に変 更して回路の評価を行うが、基板に回路部品を付ける方 法では物理定数を変更した場合に部品を取り替えるため に労力を要していた。さらに物理定数は回路部品によっ て決まるため微妙な物理定数の変更が難しかった。さら に試作品では回路を検討するために錯綜する配線バター ン等を識別する必要があるが、従来の半田やリード線に よる配線では基板を見て一見してとの種類のバターンで あったかが判りにくいという問題点もあった。上記問題 点に鑑み、本出願人はインクジェット方式等の技術が流 動体を任意のバターンで付着可能であることを利用し、 電気回路の製造技術に新たな選択枝を与えることに想到 した。

[0004]

【課題を解決するための手段】すなわち本発明の第1の 課題は、従来存在しなかった方法でバターンを形成する することである。本発明の第2の課題は、従来存在しな かった方法で回路案子を形成することにより少量多種生 産や試作に適した電気回路を提供することである。本発 明の第3の課題は、識別しやすいパターンを形成するこ とにより試作に適した電気回路を提供することである。 本発明の第4の課題は、従来存在しなかった方法でパタ ーンを形成することにより少置多種生産や試作に適した 電気回路の製造方法を提供することである。本発明の第 5の課題は、従来存在しなかった方法で回路素子を形成 グラフィー法を用いた電気回路の製造には写真製版、レー50 するととにより少置多種生産や試作に適した電気回路の

製造方法を提供することである。本発明の第6の課題 は、識別しやすいパターンを形成することにより試作に 適した電気回路の製造方法を提供することである。本発 明の第7の課題は、従来存在しなかった方法でバターン を形成する構成を備えることにより少量多種生産や試作

【①①05】上記第1の課題を解決する発明は、バター ン形成面に形成される電気回路であって、パターン形成 用材料を含んだ流動体がバターン形成面に付着し固化し て形成されたパターンを備えている電気回路である。

に適した電気回路製造装置を提供することである。

【0006】ここで流動体を付着させる方法としては各 種印刷法等各種の方法を適用できるが、インクジェット 方式によることが好ましい。インクジェット方式によれ は、安価な設備でバターン形成面の任意の場所に任意の 厚さで流動体を付着させることができるからである。イ ングジェット方式としては、圧電体素子の体積変化によ り流動体を吐出させるビエゾジェット方式であっても、 熱の印加により急激に蒸気が発生することにより流動体 を吐出させる方式であってもよい。また流動体とは、ノ ズルから吐出可能な粘度を備えた媒体をいう。水性であ ると油性であるとを関わない。ノズル等から吐出可能な 流動性(粘度)を備えていれば十分で、個体物質が混入 していても全体として流動体であればよい。流動性は例 えばその流動体の接触角により測ることができる。例え ば上記パターン形成用材料として、導電性材料、半導電 性材料、絶縁性材料または誘電性材料のうちいずれかを **値えていてもよい。これらの材料は融点以上に加熱され** て溶解されたものでも、溶媒中に微粒子として攪拌され たものでもよく、密媒の他に染料や顔料その他の機能性 材料を添加したものであってもよい。また電気回路とは 30 回路素子間の電気的な協働関係により成り立つ部材のみ に限定されるものではなく、例えば機械的な、あるいは 意匠的なパターンに広く適用されるものである。 つまり 形成されるパターンが特定の電気的特徴を持つ必要はな くパターン形成材料が一定の電気的特性を持つことに限 定されない。またパターン形成面とはフラット基板の表 面を指す他、曲面状の基板であってもよい。さらにバタ ーン形成面の硬度が硬い必要はなく、フィルム、紙、ゴ ム等可撓性を有するものの表面であってもよい。

との密着性を高めるための親和性層をさらに備える。ま たパターンの付着領域を制限するための非親和性層をさ ちに備える。ことで非親和性とは、流動体に対する相対 的に接触角が大きい性質をいう。親和性とは、流動体に 対する接触角が組対的に小さいことをいう。これらの表 現は、流動体に対する膜の挙動を明らかにするために、 親和性と対比して用いられるものである。

【0008】上記第2の課題を解決する発明は、バター ン形成用材料として導管性材料を含んだ流動体が固化し

形成用材料として絶縁性材料または誘電性材料を含んだ 流動体が固化した絶縁膜と、パターン形成用材料として 導電性材料を含んだ流動体が絶縁膜を挟んで対向して固 化した電極膜と、によりコンデンサを構成する電気回路 である。またバターン形成用材料として導電性材料を含 んだ流動体がパターン形成面に禍状に付着して固化した コイルを備える電気回路である。さらにパターン形成用 材料として半導電性材料を含んだ流動体が固化した半導 管性膜の両端に パターン形成用材料として導躍性材料 10 を含んだ流動体が固化した抵抗器を備える電気回路であ る。またパターン形成用材料として所定の元素がドーピ ングされた半導電性材料を含んでいる流動体が、固化す ることにより形成された半導体回路素子を備える電気回 銛である。

【0009】上記第3の課題を解決する発明は、複数の パターンを備え、互いのパターンを識別するために異な る色彩が付されている電気回路である。

【①①10】上記第4の課題を解決する発明は、バター ン形成面に電気回路を形成する電気回路の製造方法にお いて、バターン形成面に、バターン形成用材料を含んだ 流動体を吐出する工程と、バターン形成面に吐出された 流動体を固化する工程と、を備えた電気回路の製造方法 である。

【りり11】例えば、上記流動体を吐出する工程では、 バターン形成用材料の融点以上に加熱し溶解した材料を 流動体として吐出し、流動体を固化する工程では、パタ ーン形成面付近の温度をバターン形成用材料の融点より 低い温度に維持し、流動体を固化する。また上記流動体 を吐出する工程では、微粒子として溶媒に微控されたパ ターン形成用材料を流動体として吐出し、流動体を固化 する工程は、バターン形成面付近の温度をパターン形成 用衬料の融点以上の温度を加えて微粒子を溶解させる工 程と、当該融点より低い温度を加えて溶解した材料を固 化する工程と、を備える。また、流動体を吐出する前 に、バターン形成面とパターンとの密着性を高めるため の親和性層を形成する工程を備える。さらに流動体を吐 出する前に、バターンの付着領域を制限するための非親 和性層を形成する工程を備える。

【0012】同じく本発明は、パターン形成面に電気回 【0007】本発明はさらにパターン形成面とパターン 40 踏を形成する電気回路の製造方法において、パターン形 成面に接着性材料を吐出する工程と、バターン形成面に パターン形成用材料の微粒子を散布する工程と、接着性 材料に付着したもの以外の微粒子をバターン形成面から 除去する工程と、を備えた電気回路の製造方法である。 またバターン形成面付近の温度をバターン形成用材料の 融点以上の温度を加えて微粒子を溶解させる工程と、当 該融点より低い温度を加えて溶解した材料を固化する工 程と、を値えていてもよい。さらに接着性材料に付着し た微粒子を圧縮する工程を備えていてもよい。

た配線パターンを備える電気回路である。またパターン 50 【①①13】とこで上記パターン形成用材料は、導電性

材料、半導電性材料、絶縁性材料または誘電性材料のう ちいずれか!以上である。

【0014】上記第5の課題を解決する発明は、絶縁性 材料を含んだ流動体を吐出して絶縁鸌を形成し、当該絶 縁膜を挟んで対向するように導電性材料を含んだ流動体 を吐出して電極膜を形成することによりコンデンサを形 成する電気回路の製造方法である。また導電性材料を含 んだ流動体を渦状に吐出してコイルを形成する電気回路 の製造方法である。さらに半導電性材料を含んだ流動体 を吐出して半導電性膜を形成し、当該半導電性膜の両端 10 に導電性材料を含んだ流動体を吐出して導電性膜を形成 することにより抵抗器を形成する電気回路の製造方法で ある。また所定の元素がドーピングされた半導電性材料 を含んだ流動体を吐出して半導体膜を形成する工程を流 動体にドービングする元素を変えながら複数回繰り返し て半導体回路素子を形成する電気回路の製造方法であ る。

【①①15】上記第6の課題を解決する発明は、バター ンに応じてそのバターンを形成するための流動体に異な る色の顔料または染料を混ぜてパターンを形成すること により、複数のバターンを識別可能とする電気回路の製 造方法である。また流動体により形成されたパターンを 覆ってそのバターンに応じた色の顔斜または染料を含む 層を形成することにより、複数のパターンを識別可能と する電気回路の製造方法である。

【①①16】上記第7の課題を解決する発明は、バター ン形成用材料を含んだ流動体によりバターン形成面上に 任意のパターンを形成するための電気回路製造装置であ って、流動体をバターン形成面に吐出可能に構成された インクジェット式記録ヘッドと、インクジェット式記録 ヘッドとパターン形成面との相対位置を変更可能に構成 される駆動機構と、パターン形成面上の流動体を固化さ せるために雰囲気を調整する固化装置と、インクジェッ ト式記録ヘッドからの流動体の吐出、駆動機構による駆 動ねよび固化装置による雰囲気の調整を制御する副御装 置と、を備える。そして副御装置は、駆動機構によりイ ンクジェット式記録ヘッドを任意のパターンに沿って移 動させながら当該インクジェット式記録ヘッドから流動 体を吐出させ、固化装置によりパターン形成面の雰囲気 せることにより電気回路を形成可能に構成されている。 [0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明を実施するための最 良の形態を、図面を参照して説明する。以下の各実施形 感で他の実施形態と同一の符号が用いられている場合は 同一の部材を示すものとする。

(実施形態1) 本発明の実施形態1は、インクジェット 方式を利用してコンデンサを含んだ電気回路を製造する ものである。図1に本実施形態1で用いる電気回路製造 造装置は、インクジェット式記録へッド21~2n(n は任意の自然数)、タンク31~3n、駆動機構4およ び副御回路5を備えている。この電気回路製造装置は基 板1のパターン形成面100に流動体の液滴10を付着 させることにより、所定のパターン(電気回路)102 を形成させることが可能に構成される。

【0018】インクジェット式記録ヘッド21~2nは それぞれ同一の構造を備え、インクジェット方式により 流動体を吐出可能に構成されていれば十分である。図2 9はインクジェット式記録ヘッドの一構成例を説明する 分解斜視図である。図29に示すように、インクジェッ ト式記録ヘッド2x(xはl~nのいずれか)は、ノズ ル211の設けられたノズルプレート210および緩動 板230の設けられた圧力室基板220を、筐体250 に嵌め込んで構成されている。このインクジェット式記 録ヘッド2×の主要部構造は、図30の斜視図一部断面 図に示すように、圧力窒基板220をノズルプレート2 10と振動板230で挟み込んだ構造を備える。ノズル プレート210は、圧力室墓板220と貼り合わせられ たときにキャビティ221に対応することとなる位置に ノズル211が形成されている。圧力窒基板220に は、シリコン単結晶基板等をエッチングすることによ り、善々が圧力室として機能可能にキャビティ221が 複数設けられている。キャビティ221間は側壁(陽 壁) 222で分離されている。各キャビティ221は供 紿口224を介して共通の流路であるリザーバ223に 整がっている。振動板230は、例えば熱酸化膜等によ り構成される。振動板230にはイングタンク口231 が設けられ、タンク3 xから任意の流動体1 xを供給可 能に構成されている。振動板230上のキャビティ22 1に钼当する位置には、圧電体素子240が形成されて いる。圧電体素子240は、P2丁素子等の圧縮性セラ ミックスの結晶を上部電極および下部電極(図示せず) で挟んだ標準を備える。圧電体素子240は、副御回路 5から供給される吐出信号Shxに対応して体積変化を 生ずることが可能に模成されている。

【0019】なお上記イングジェット式記録ヘッドは圧 電体素子に体積変化を生じさせて流動体を吐出させる機 成であったが、発熱体により流動体に熱を加えその膨張 を調整してパターン形成面に吐出された流動体を固化さ 40 によって液滴を吐出させるようなヘッド構成であっても

【0020】タンク31~3nは濾動体11~1nをそ れぞれ貯蔵し、パイプを通してそれぞれの流動体11~ 1 nをインクジェット式記録ヘッド2 1~2 nに供給可 能に構成されている。流動体1.1~1ヵはそれぞれがパ ターン形成材料を含みパターンの機能に応じて設置され る。本実施形態では特に流動体それ自体が、固化時に導 電性、半導電性、絶縁性または誘電性等の電気的特性を 示すもので構成される。例えば半田やガリウム、Pb等 装置の模成図を示す。図1に示すように、本電気回路製 50 の低融点の金属を融点以上に熱して流動性を与えたもの

や、バターン形成材料の微粒子を高密度に含み流動体を 吐出後乾燥させるだけで電気的特性を示すものが挙げら れる。いずれの場合でも流動体はインクジェット式記録 ヘッドから吐出可能な流動性を呈するように溶媒等で粘 度を調整して構成される。なお本真能形態は話を理解し やすくするため、流動体 1 1 が絶縁性材料を含み、流動 体12が導電性材料を含むものとする。

【0021】駆動機模4は、モータ41、モータ42お よび図示しない機械構造を備えている。モータ41は駆 動信号Sxic応じてインクジェット式記録ヘッド2xを X軸方向(図1の満方向)に鍛送可能に構成されてい る。モータM2は駆動信号SVに応じてインクジェット 式記録ヘッド2xをY軸方向(図1の與行き方向)に鐵 送可能に構成されている。なお、駆動機構4は基板1に 対するインクジェット式記録ヘッド2xの位置を組対的 に変化可能な構成を備えていれば十分である。とのため 上記構成の他に、基板上がインクジェット式記録ヘッド 2xに対して動くものであっても、インクジェット式記 緑ヘッド2×墓板1とがともに動くものであってもよ

【0022】副御回路5は、例えばコンピュータ装置で あり図示しないCPU、メモリ、インターフェース回路 等を備える。副御回路5は所定のプログラムを実行する ことにより当該装置に本発明の電気回路の製造方法を実 施させることが可能に構成されている。すなわち流動体 の液滴10を吐出させる場合にはインクジェット式記録 ヘッド21~2ヵのいずれかに吐出信号Sh1~Shn を供給し、当該ヘッドを移動させるときにはモータ41 または42に駆動信号SxまたはSyを供給可能に構成 されている。

【0023】なおインクジェット式記録ヘッド2xから 流動体の液滴10に対し一定の雰囲気処理が必要とされ る場合にはさらに固化装置6を備えていてもよい。固化 装置6は制御回路5から供給される制御信号Spに対応 して物理的、物理化学的、化学的処理を液滴10または、 パターン形成面100に能すことが可能に模成されてい る。例えば熱原の吹き付け、レーザ照射、ランブ照射に よる加熱・乾燥処理、化学物質の投与による化学変化処 理、液滴10のパターン形成面100への付着の程度を 固化させたり液滴10の付着を促進したりするものであ

【0024】(作用)上記電気回路製造装置の構成にお いて、当該装置に基板1が設置されると制御回路5が駆 動信号SxまたはSyを出力する。モータ41または4 2はこの駆動信号S x またはS y に対応してインクジェ ット式記録ヘッド2xと墓板1のパターン形成面100 との相対位置を変更し、ヘッド2×をパターン形成領域 に移動させる。次いで形成すべきパターンの種類が導電

性に応じて流動体!!~lnのいずれかを特定し、その 各流動体!1~1mは対応するインクジェット式記録へ ッド2×のキャビティ221に流入している。吐出信号 Sh xが供給されたインクジェット式記録ヘッド2xで はその圧電体素子240がその上部電極と下部電極との 間に加えられた電圧により体請変化を生ずる。この体請 変化は緩動板230を変形させ、キャピティ221の体 禰を変化させる。この結果、そのキャビティ221のノ 10 ズル穴211から流動体の液滴10がバターン形成面1 (1)に向けて吐出される。流動体が吐出されたキャビテ ィ221には吐出によって減った流動体が新たにタンク 3 xから供給される。

10

【0025】(製造方法)次に、図2乃至図4に基づい て本実施形態のコンデンサの形成方法を説明する。各図 において(a)は回路素子の中心線で切断した製造工程 断面図を示し、(り)は平面図を示す。

絶縁膜形成工程(図2): まずインクジェット式記録 ヘッド21を図2(a)に示すように絶縁膜を形成する 20 領域に移動させ、当該ヘッド21からバターン形成材料 として絶縁性材料を含む流動体!」を吐出させる。絶縁 性材料としては、SiO2 やA!2 O。、諸電体である SrT: Os. BaT: Os. Pb (Zr. Ti) Os 等が考えられる。恣媒としてはPGMEA、シクロヘキ サン、カルビトールアセテート等が挙げられる。温潤剤 またはバインダとして、グリセリン、ジェチレングリコ ール、エチレングリコール等を必要に応じて加えてもよ い。また絶縁性材料を含む流動体11として、ポリシラ ザンや絶縁体材料を含む金属アルコキシドを用いても良 30 い。この場合には加熱や化学反応などによって絶縁体材 料を形成することができる。吐出された流動体11はパ ターン形成面100に看弾する。着弾した流動体11は 数十μm程度の径を有する。ヘッド21を図2(b)の ように動かして流動体11を連続してバターン形成領域 に沿って吐出すれば、巨視的には矩形の絶縁膜バターン を形成できる。絶縁膜101の幅、長さおよび絶縁性材 料の誘電率は形成したいコンデンサの容置に応じて定め る。コンデンサの容置は対向電極の面積、間隙および誘 電率により定まるからである。膜の厚みを厚くする場合 制御する一定の表面改質処理等により付着した流動体を 40 には一旦固化した膜上にさらに同一の流動体を吐出し固 化させるというように領層構造に製造すればよい。

【0026】流動体が絶縁性材料を含む場合には、固化 させ形成された膜が緻密な膜となっていなくても電気的 な悪影響がないので、溶媒成分を蒸発させるだけでよ い。ただし膜を強固にするために加熱処理をすることは 望ましい。また化学的反応により絶縁膜を固化させる場 台には、分散系の破壊をもたらすような薬品で処理する ことが考えられる。例えば、流動体11がスチレンーア クリル樹脂により分散した有機顔料を主成分とする場合 性か、半導電性が、絶縁性がまたは誘電性かの電気的特 50 には反応液として硝酸マグネシウム水溶液を吐出する。

また流動体!1がエポキシ樹脂を主成分とする場合には 反応液としてアミン類を吐出する。一つのパターンを形 成するたびに固化処理を行うことが好ましい。固化して いない流動体に重ねて他のバターン形成材料を含んだ流 動体を吐出すると、材料が混ざるため所望の電気的特性 が得られないからである。

11

【0027】なおバターン形成材料として絶縁性材料の 代わりに誘弯性材料を使用してもよい。誘弯性材料を弯 極間に充填させればコンデンサの容量を増加させること ができるからである。また複数の材料により複数の絶縁 膜を平行して形成してもよい。コンデンサの多層構造に 類した機能を持たせることができるからである。また電 極の間隙が少ない場合には、後に吐出される導電性材料 を含んだ流動体 12 に対してこの絶縁膜が非親和性を示 すような絶縁性材料を選択することが好ましい。形成さ れる絶縁膜が流動体12をはじくので、 電極が短絡する 危険が少なくなるからである。

【10028】 導電膜形成工程(図3および図4): 総 縁膜101が固化したち、インクジェット式記録ヘッド 21を図3(a)および図4(a)に示すように導電膜 を形成する領域に移動させる。次いで図3(り)や図4 (b) の矢印のようにヘッド22を動かしてパターン形 成材料として導電性材料を含む流動体12を吐出させ る。これによりコンデンサの電極となる導電膜102が 形成される。バターン形成材料の導電性材料としては、 RuO2, IrO2, OsO2, MoO2, ReO2, WO2, YBa2 Cus O1-x, Pt, Au. Ag, In. In-Ga合金、Ga、半田等が考えられる。恣 媒としてはブチルカルビトールアセテート、3ージメチ ルー2-イミタゾリジン、BMA等が考えられる。 導電 30 性材料を含む流動体12としては、In-Ga. In、 半田等の低融点金属を加熱等によって溶融させた状態で 用いてもよい。導電膜のバターンは、図2万至図4のよ うな形の他種々の形状に変更可能である。例えば各導電 膜や絶縁膜を鋸歯状や凹凸形状に形成して対向する画極 が噛み合うように形成すればさらにコンデンサの容置を 増加させることができる。コンデンサの容量を大きくす るために絶縁膜101の高さや導電膜102の対向面の 高さを高く形成し電極面積を大きくすることは好まし Ç,

【0029】次いで所塑の電気的特性を得るために導電 膜の固化処理を行う。流動体12がバターン形成材料と して金属等の導電性材料の微粒子を含んでいる場合、図 5(a)(b)に示すように、イングジェット式記録へ ッド22から吐出される流動体12bには溶媒中に微粒 子が散在している。この流動体から溶媒を蒸発させただ けではパターン形成材料が連続せず導電性が確保できな い。このため図6に示すように、固化装置6等により導 電性材料の融点以上に加熱する。この処理により溶媒が 連結し一体化する。流動体12がパターン形成材料を溶 解したものである場合も加熱処理で溶媒を蒸発させるこ とにより、導電性材料を祈出させる。パターン形成材料 が融点以上に熱せられた金属等の材料である場合。バタ ーン形成面を融点より低い温度に維持することによって 導電性材料を固化させてもよい。

【0030】また、図7万至図9に示すような工程で導

(b) に示すようにイングジェット式記録ヘッド23か

ら接着材料を含んだ流動体 13を導電膜のパターン形成

領域に吐出する。このような接着材料としては、高温加

熱しない場合には、熱硬化性樹脂接着剤、ゴム系接着

電膜を形成してもよい。この方法では、まず図? (a)

12

剤、エマルジョン系接着剤等を用いる。高温加熱する場 台には、ポリアロマティックス、セラミックス系接着剤 等が挙げられる。次いで図8(a)(b)に示すように パターン形成面100全面に導電性を有する微粒子13 1. 例えば金属粉末を散布する。次いで図9(a) (b) に示すようにパターン形成面1()()から導電性を 有する微粒子131を吹き払うと、接着材料が塗布され ているパターン形成領域のみに導電性を有する微粒子1 31が接着されて残る。との後、図6で説明したように 導電性を有する微粒子の融点以上の温度に加熱すると、 接着材料の表面で微粒子131が融解して互いに連結 し、導管性を有する連続バターンが形成される。さらに 微粒子を散布しながら同時に超音波を印加して加熱処理 を行ってもよい。超音波による加熱によれば電気的特性 のよいパターン形成が行える。また微粒子の接着後微粒 子を圧縮すれば、微粒子同士が連結し電気的特性を向上 させることができる。微粒子の圧縮と上記他の方法を併 用してもよい。なお、導電性を有する材料の他 誘電性 を有する材料を上記微粒子に適用してもよい。コンデン サに適用すればコンデンサの容置を上げることができ る。磁性材料を上記機粒子としてコイルに適用すればコ イルのインダクタンスを上げることができる。 【0031】また導電膜がバターン形成面100と密着

性が低い場合には、流動体に対して親和性の高い材料を 含んだ流動体を用いて下地層として親和性膜を形成して もよい。例えば図10に示すように、インクジェット式 記録ヘッド24から流動体12に対して親和性の高い流 40 動体 1.4 を膜のバターン形成領域に吐出する。例えば逡 動体12が有機材料であれば、樹脂やパラフィン、酸化 アルミニウムやシリカ等の多孔質材料を吐出して親和性 膜104を形成する。親和性膜104は流動体12と密 着性がよいので、図11に示すように親和性膜104上 に流動体12を吐出すれば流動体12が親和性膜104 上に密着して広がり、密着性のよい導電膜102が形成 される。一方、導電膜がバターン形成面100と密着性 が良すぎて広がり過ぎる場合には、流動体に対して非親 和性を示す材料を含んだ流動体を用いて非親和性膜を形 蒸発する他、バターン形成材料が溶解し微粒子が互いに 50 成してもよい。例えば図12に示すように、インクジェ

ット式記録ヘッド25から流動体12に対して親和性の 低い流動体15を導電膜のバターン形成領域の両側に吐 出する。例えば流動体12が親水性を示す材料であれ は、樹脂やパラフィン、酸化アルミニウムやシリカ等の 多孔質材料を吐出して非額和性膜105を形成する。非 親和性膜105は流動体12をはじくので、図13に示 すようにパターン形成領域に沿って流動体12を吐出す れば両側の非親和性膜105によって流動体12がはじ かれ、非親和性膜105の間隙以上に流動体が広がらな い。このため形の整った導電膜102が形成される。そ 10 形成する。また絶縁膜101を誘電性材料で形成すれば の他下地層として有効な材料には低誘電性材料、SIO 2 A 1 2 O 3 T 1 O 2 などの密着性および絶縁性を 有するものが挙げられる。なお上記親和性膜や非親和性 膜を設ける工程は絶縁膜その他の膜に適用してもよい。 【0032】上記の諸工程により電気回路としてコンデ ンサ121をパターン形成面100に形成することがで きる。実際に測定した結果コンデンサ121の容量が不 足している場合には、導電膜102を長くして対向電極 の面積を広げたり絶縁膜101上や導電膜102の延長 部分に誘弯性材料を吐出したりすれば容置の微調整が可 20 能である。最初に形成するコンデンサを所塑の容量より やや少な目に設定しておけば、後に容量を増加させて最 適の容置に設定することができる。

13

【0033】上述したように本実施形態1によれば、イ ングジェット方式によりコンデンサの絶縁膜や導躍膜を 形成するので、家庭用プリンタで使用されるインクジェ ットプリンタ等に準じた安価で小型な装置で、任意の形 状のコンデンサを製造することができる。特にコンデン サの容置に微調整が必要な場合でも容易に容置が増加で きる。

【0034】(実施形態2) 本発明の実施形態2は、上 記実施形態!とは異なる形態のコンデンサを含んだ電気 回路を製造するものである。本実施形態2では上記実施 形態1と同様の電気回路製造装置を使用する。

【0035】(製造方法)次に、図14万至図16に基 づいて本実施形態のコンデンサの形成方法を説明する。 各図において(a)は回路素子の中心線で切断した製造 工程断面図を示し、(り)は平面図を示す。

【0036】導電膜形成工程(図14): まずインク ジェット式記録ヘッド22を図14(a)に示すように 40 導電膜を形成する領域に移動させ、当該ヘッド22から パターン形成材料として導電性材料を含む流動体12を 吐出させる。流動体12については上記実施形態1と同 様である。コンデンサの容量を大きくするためにはなる べく大きな領域に導電膜102を形成する。図14

(b) の矢印のようにヘッド22を動かして流動体12 を吐出すれば、コンデンサの下電極となる導電膜102 を形成できる。固化に関しては上記実施形態」と同様に 処理すればよい。

【0037】絶繰膜形成工程(図15): 次いでイン 50 ることができる。

クジェット式記録ヘッド21を図15(a)に示すよう に下電極を覆って移動させ、当該ヘッド21からバター ン形成材料として絶縁性材料を含む流動体!」を吐出さ せる。流動体11については上記突能形態2と同様であ る。ヘッド21を図15(b)のように動かして流動体 11を下電極である導電膜102を覆うパターン形成領 域に吐出する。 絶縁膜101の幅は薄いほどコンデンサ の容量を高められるが電極間の短絡の危険もある。この ため十分な絶縁が得られる程度の厚さに絶縁膜101を コンデンサの容量を上げることができる。流動体11の 固化については上記実施形態」と同様である。

【0038】導電膜形成工程(図16): 絶縁膜10 1が固化したら、インクジェット式記録ヘッド21を図 16 (a) に示すように絶縁膜上で移動させ、当該ヘッ ド22から導電性材料を含む流動体12を吐出させて導 電膜102をさらに補層する。図16(り)の矢印のよ うにヘッド22を動かして流動体12を吐出して固化さ せ、コンデンサの上電極となる導電膜102を形成す る。流動体12およびその固化処理については上記実施 形態1と同様である。

【①①39】上記の工程により電気回路としてコンデン サ122をパターン形成面100に形成することができ る。なお上電極の面積を下電極の面積に対して小さめに 形成することは好ましい。後に容置を変更したい場合に 上電極の面積をインクジェット方式で増加させれば、容 易に容置を増加させることができるからである。

【0040】上述したように本実施形態2によれば、上 記実施形態1と同様の効果を奏する他、電極の面積を大 30 きく設定できるので大容量のコンデンサを製造できる。 特に上電極を小さめに形成しておけば、上電極の面積を 増加させるだけでコンデンサの容置の微調整が可能であ る。

【①①41】(実施形態3) 本発明の実施形態3は、コ イルを含んだ電気回路を製造するものである。本実施形 騰3では上記実施形態1と同様の電気回路製造装置を使 用する。

【0042】(製造方法)図17万至図19に基づいて 本実施形態のコイルの形成方法を説明する。各図におい て(a)は回路素子の中心線で切断した製造工程断面図 を示し、(り)は平面図を示す。

導電膜形成工程(図17): まずインクジェット式記 録ヘッド22を図17(a)(b)に示すように移動さ せながら導電性材料を含む流動体12を吐出させ、コイ ルの引き出し線に相当する姿電膜102を形成する。流 動体12およびその固化処理については上記実施形態1 と同様である。なおパターン形成面100上に予め磁性 材料を塗布したり過状の導電膜102の間に磁性材料を 塗布したりすれば、コイルのインダクタンスを増加させ

(9)

【0043】絶縁膜形成工程(図18): 次いでイン クジェット式記録ヘッド21を図18(a)に示すよう に移動させ絶縁性材料を含む流動体11を吐出させ、図 18(1)のように導電膜102の先端を残して絶縁膜 101を形成する。この図のように大きく絶縁膜を設け ず図17で形成する導電膜と図19で形成する導電膜と の交差部分にのみ絶縁膜を設けるものでもよい。流動体 11 およびその固化処理については上記実施形態 1 と同 様である。

【0044】渦状導電膜形成工程(図19): 次いで 10 インクジェット式記録ヘッド21から導電性材料を含む 流動体12を吐出させながら図19(a)に示すように 螺旋状に移動させ、禍状の導電膜102を形成する。こ の渦状の導電膜102は図19(b)に示すように中心 が図17で形成した導電膜102に接触している。 過巻 き状のどの部分も先に形成した導電膜に接触しない。溫 の巻き数や導電膜102の帽は製造したいコイルのイン ダクタンス値に応じて定める。流動体12およびその固 化処理については上記実施形態!と同様である。

【0045】上記の工程により電気回路としてコイル! 23をパターン形成面100に形成することができる。 なお後にコイル123のインダクタンスを増加させたい 場合には過状の端部からさらに過状の導電膜102を伸 ばせばよい。またインダクタンスを現象させた場合には 既に形成した渦状の導電膜102の途中から引き出し線 を付加すればよい。

【0046】上述したように本実施形態3によれば、イ ングジェット方式により容易に電気回路としてコイルを 製造することができる。また後にインダクタンスを増加 したり減少させたり等の微調整も容易にできる。

【10047】(実施形態4) 本発明の実施形態4は、抵 抗器を含んだ電気回路を製造するものである。本実施形 騰4では上記実施形態1と同様の電気回路製造装置を使 用する。ただしパターン形成材料として半導電性の抵抗 材料を含んだ流動体13を吐出するためのタンク33と インクジェット式記録ヘッド23をさらに備える。抵抗 材料としては、導電性粉末と絶縁性粉末との混合、N: -Cr, Cr-SiO, Cr-MgF, Au-Si O2. AuMgF, PtTa2 Os. AuTa2 Os T a₂ . Cr₃ Si、TaSi₂ 等が挙げられ、その密媒 46 としては、PGMEA、シクロヘキサン、カルビトール アセテート等が挙げられる。湿潤剤またはバインダとし て、グリセリン、ジエチレングリコール、エチレングリ コール等を必要に応じて加えてもよい。また絶縁性材料 を含む流動体13として、ポリシラザンや絶縁体材料を 含む金属アルコキシドを用いても良い。この場合には加 熱や化学反応などによって絶縁体材料を形成することが、 できる。抵抗村斜は形成したい抵抗器の抵抗値に応じて

本実施形態の抵抗器の形成方法を説明する。各図におい て(a)は回路素子の中心線で切断した製造工程断面図 を示し、(b)は平面図を示す。

抵抗膜形成工程(図20): まずインクジェット式記 録ヘッド23を図20(a)(b)に示すように移動さ せる。そして当該ヘッド23から抵抗材料を含む流動体 13を吐出させ、電気的抵抗を与えるための抵抗膜10 3を形成する。固化処理については上記実施形態1と同 様である。なお抵抗膜103の幅、高さおよび長さにつ いては形成したい抵抗器の抵抗値に応じて決める。抵抗 器の抵抗値は長さに比例し断面論に反比例するからであ る。なおこの抵抗膜103は目標となる抵抗値よりも大 きな抵抗値となるように高さや幅を設定しておくことは 好ましい。後に抵抗膜103の高さや幅を増加させて抵 抗値を適正値に下げることができるからである。

【10049】 導電膜形成工程(図21および図22): 半導電膜103が固化したら、インクジェット式記録 ヘッド22を図21および図22に示すように移動さ せ、導電性材料を含む流動体12を吐出して、半導電膜 103の両端に導電膜102を形成する。流動体12お よびその固化処理については上記実施形態!と同様であ る。

【0050】上記の工程により電気回路として抵抗器1 24をバターン形成面100に形成することができる。 なお後に抵抗器124の抵抗値を微調整したい場合には 半導電膜103にさらに流動体13を吐出して半導電膜 103の厚みを厚くしたり帽を大きくしたりすれば、抵 抗値を適正値にまで下げることができる。

【0051】上述したように本実施形態4によれば、イ 30 ングジェット方式により容易に電気回路として抵抗器を 製造することができる。また後に抵抗値を微調整するこ とも容易にできる。

【10052】 (実施形態5) 本発明の実施形態5は、回 路素子として従来のディスクリート部品を用い、その間 の配線に本発明を適用するものである。本実施形態5で は上記真施形態」と同様の電気回路製造装置を使用す る。ただし基板1のパターン形成面に部品を配置するた めの装置あるいは人手による工程を要する。図23およ び図24に基づいて本実施形態の電気回路製造方法を説 明する。各図はバターン形成面の平面図である。

部品配置工程(図23): インサートマシンまたは大 手により、基板1のパターン形成面100上で適当な位 置に個別部品を配置する。その配置は製造したい電気回 路に応じて定める。図23ではチップ部品として抵抗器 110、コンデンサ111およびトランジスタ112が 配置されている。各部品はボンドなどで接着しておくこ とが望ましい。なおこの接着もインクジェット方式によ って行うことは好ましい。例えば図25(a)(b)に 示すように、部品を接着したい領域に接着材料を含む流 【0048】(製造方法) 図20万至図22に基づいて 50 動体17をインクジェット式記録ヘッド27から吐出し

(10)

接着購上07を形成する。この接着購上07は部品を仮 図めできさえずればよいので、部品によって覆われる面 **満より小さい領域に形成されるものでもよい。そして図** 26に示すよろに、接着膜107上にインサートマシン 7等によって部品(抵抗器 110)を貼り付ければよ い。なお、接着材料としてはエポキシ樹脂やエネルギー によって硬化する樹脂等を適用する。例えば熱硬化性樹 脂や熱可塑性樹脂を用いれば加える熱の温度設定によっ て部島を接着できる。

17

5. バターン形成材料として導電性材料を含む流動体1 2を用いて部品間を結線する配線パターンを形成してい く。導電性材料やその固化処理については上記実施形態 1と同様である。配銀パターンを交差させる場合。下に なる導電膜102を形成後、配線の交差部分に絶縁膜1 01を設けその上にさらに導電膜102を形成すればよ い。なお、導電膜102で構成される配線パターンと各 部品の幾子とを半田付けしてもよい。半田付けをインク ジェット方式で行ってもよい。半田を溶解温度以上に加 熱してインクジェット式記録ヘッドから吐出させれば容。 易に半田付けができる。

【①054】なお上記実施形態では回路素子を個別部品 で配線をインクジェット方式で行ったが、回路素子の一 部または全部を上記各実施形態のようにインクジェット 方式で製造してもよい。すなわち大容量のコンデンサや 高インダクタンスのコイル、複雑な構成の能動素子に個 別部品を採用し、バターン形成面に容易に形成できる回 踏素子にイングジェット方式を適用するのである。

【0055】上述したように本実施形態5によれば、個 易に配線ができる。特にインクジェット方式で形成し難 い回路素子があっても電気回路を製造可能である。また 予め一定の配置で個別部品を配置した定型基板を製造し ておけば、インクジェット方式を用いて任意の電気回路 を組むことができる。

【0056】 (実施形態6) 本発明の実施形態6は、実 施形態5のようにパターン形成面に多数の配線パターン を形成する際に互いを識別させる電気回路の製造方法に 関する。本実施形態5では上記実施形態1と同様の電気 回路製造装置を使用する。ただし導電性材料を含む流動 体12を吐出させるタンク22やインクジェット式記録 ヘッド22を配線パターンの種類に対応させて複数設け る。個々の流動体12には異なる色の染料や顔斜を浪入 させ構成する。染料としては、黄光増白染料としてスチ ルベン系、オキサゾール系、イミダゾロン系、クマリン 系等が使用できる。

一般染料としてアゾ系、アントラキ ノン系、インジコ系、硫化系が使用できる。具体的には 黒色にするなら、2,4-ジニトロフェノール類、黄色 にするなら、血・トルイレンジアミン類、赤色にするな

アゾ系、アゾレーキ系、フタロシアニン系等が使用でき る。顔料は着色粒子から構成されているため、染料のよ うに単分子が電気伝導を阻害することがない。このため 顔料を用いることがより好ましい。各配線パターンは、 例えば電源配線、接地配線およびその他配線で色分けし たり、アナログ回路の配線とデジタル回路の配線で色分 けたりする。例えば図27では電源配線108、接地配 粮109およびその他の配線102で色分けされてい る。配線パターンが交差する場合には、図27(b)に 【0053】配線工程(図24): 翻品が接着された 10 示すように配線の交差部分に絶縁膜101を形成すれば 243.

【① 057】なお配線パターン自体を色分けせず配線パ ターンを覆う着色膜で色分けしてもよい。例えば図28 では配線パターンである遵電膜102を着色膜130か 覆って形成されている。着色膜130の形成は、顔料や 染料を含ませた樹脂等をインクジェット方式により吐出 させればよい。樹脂等で着色膜130を形成すれば、絶 緑性を備えているので、配線パターンが交差した場合で も絶縁性が確保できる。また導電膜102に顔斜や染料 20 が含まれないので電気伝導を阻害するおそれもなくな る。さらに導電性材料自体にも固有の色があることを利 用して染料を利用せずに導電性材料を配線パターンに応 じて使い分けることによって色分けしてもよい。例えば 銅であれば赤色を、銀や白金であれば白色を、金であれ は黄色がかっている。したがって顔料や染料を変更する 代わりに、異なる導電性材料を含んだ流動体を吐出して 導電膜を形成すれば、ある程度の色分けが可能である。 【0058】また、配線パターンは必ずしもインクジェ ット方式で製造する必要はなく、他の方法、例えばフォ 別部品を利用した場合にもインクシェット方式により容 30 トリソグラフィー法等で製造したものでもよい。配線バ ターンが色分けされている限り、同様の効果を奏するか らである。

> 【0059】上述したように本実施形態6によれば、配 **線バターンを互いに色分けして製造したので、当該電気** 回路によれば故障時や回路の改良時に配線の経路や部品 を見分け易く、作業の容易化に繋がる。また生産ライン で色分けを採用した場合にも保守・点検を容易にするこ とができる。

【①①60】(その他の変形例)本発明は上記実施形態 40 によらず種々に変形して適用することが可能である。例 えば上記実施形態ではコンデンサ、コイル、抵抗器の製 造方法を示したが、ダイオードやトランジスタ等の能動 素子の製造に本発明を適用してもよい。流動体としては シリコンやゲルマニウム等の半導体材料に種々の元素を ドーピングしたものを用いればよい。ドーピングを後に 行ってもよい。電子多数キャリアの半導体膜と正孔多数 キャリアの反動膜とをキャリア密度を調整しながら種々 の形状で多数積層することにより、エピタキシャル成長 により製造していた半導体をインクジェット方式により ら、フェノジン類が挙げられる。顔斜としては、不溶性 50 製造することも可能である。通常の半導体プロセスで製

特関平11-274671

20

造していた各種の半導体と同様の積層構造を形成すれば、公知のあらゆる半導体素子を製造可能である。

19

【①①61】また、上記インクジェット方式による流動体の吐出前に種々の表面改質処理を併せて行ってもよい。例えば、バターン形成面が親和性を備えるように表面改質する処理としては、流動体の極性分子の有無に応じて、シランカップリング剤を塗布する方法、アルゴン等で遊スバッタをかける方法、コロナ放産処理、ガラズマ処理、紫外線照射処理、オゾン処理、脱脂処理等、公知の種々の方法を適用する。流動体が極性分子を含まない場合には、シランカップリング剤を塗布する方法、酸化アルミニウムやシリカ等の多孔質膜を形成する方法、アルゴン等で逆スバッタをかける方法、コロナ放電処理、ブラズマ処理、紫外線照射処理、オゾン処理、脱脂処理等、公知の種々の方法を適用可能である。バターン形成面やインクジェット方式で形成された膜にエッチングを縮して凹凸を設け、親和性を調整してもよい。

【0062】さらにインクジェット方式で形成されるパターンは電気回路に限らず、機械的なまたは意匠的な目的でパターン形成面に形成されるものでもよい。安価な 20設備で容易に歳細パターンを形成できるというインクジェット方式の利点をそのまま享受させることができるからである。

[0063]

【発明の効果】本発明によれば、流動体を付着させることにより任意のパターンをパターン形成面に形成できるので、少置多種生産や試作に適した電気回路、その製造方法および製造銭置を提供することができる。すなわち大がかりな工場設備を利用することなく安価に一定の品質の電気回路を提供できる。またインクジェット方式に 30よればパターンの追加が容易なので、回路素子における回路定数の変更や配線の追加が容易に行える。

【①064】本発明によれば、パターンに応じて色を変えパターンの識別を容易にしたので、試作に適した電気回路、およびその製造方法を提供することができる。したがって試作においても短時間に回路の解析が可能となり回路評価の効率化が図れる。

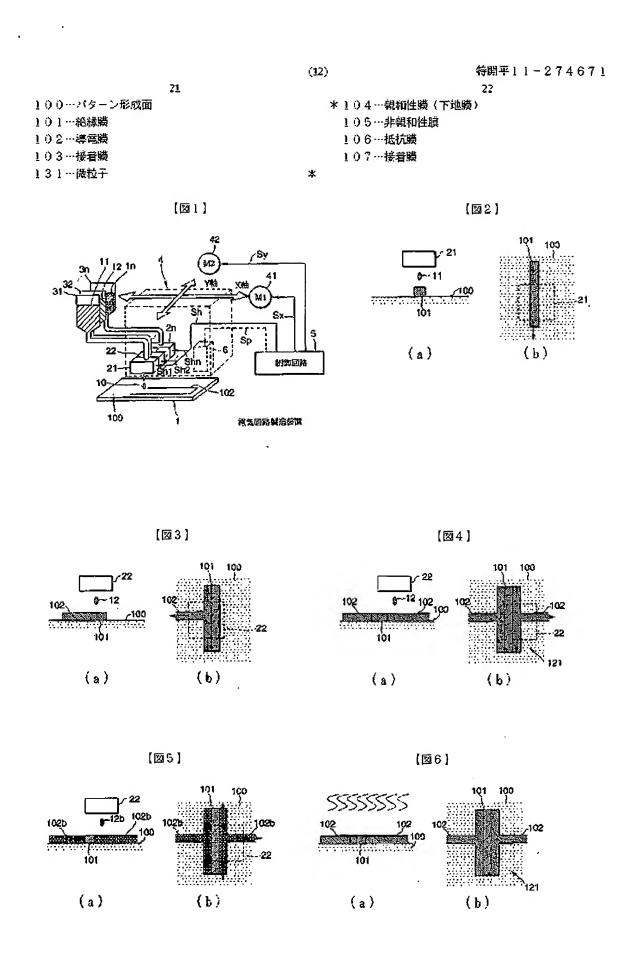
【図面の簡単な説明】

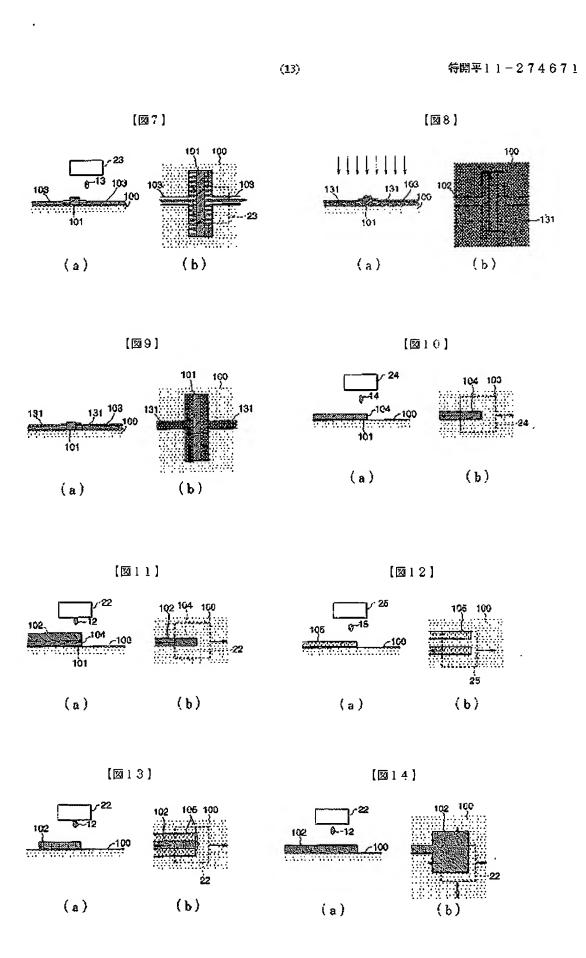
- 【図1】本発明の実施形態1における電気回路製造装置 の構成図である。
- 【図2】 実施形態 1 におけるコンデンサの形成方法の絶縁 験形成工程である。
- 【図3】実施形態1におけるコンデンサの形成方法の導 電験形成工程である。
- 【図4】実施形態!におけるコンデンサの形成方法の導 電膜形成工程である。
- 【図5】 微粒子を含んだ流動体を用いた場合の吐出工程である。
- 【図6】 微粒子を含んだ流動体を用いた場合の加熱工程である。

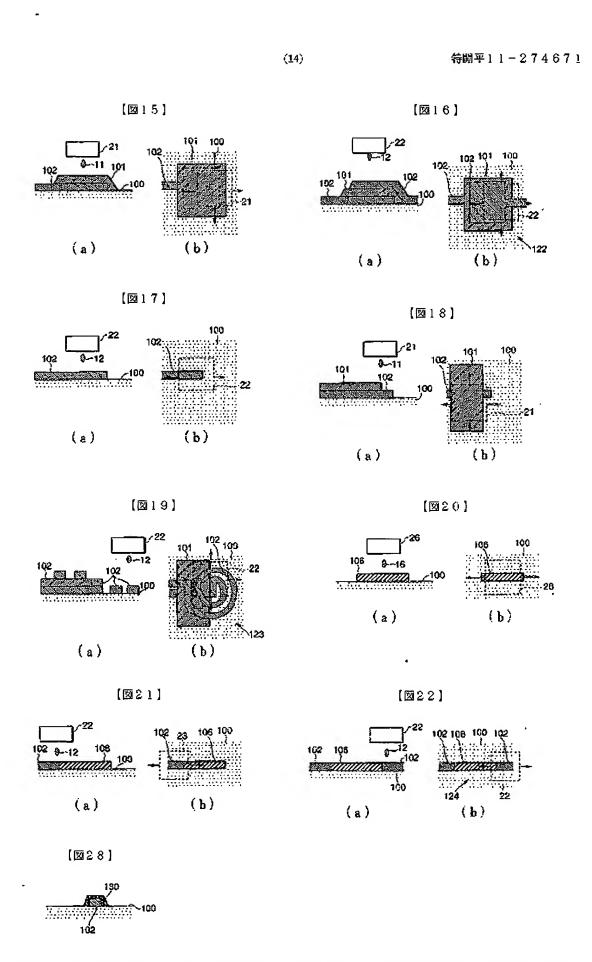
- 【図?】接着剤を用いた場合の接着膜形成工程である。
- 【図8】接着剤を用いた場合の微粒子散布工程である。
- 【図9】接着剤を用いた場合の微粒子除去工程である。
- 【図10】親和性膜形成工程である。
- 【図11】親和性膜を用いる場合の導電膜形成工程であ る。
- 【図12】非親和性膜形成工程である。
- 【図13】非親和性膜を用いる場合の導電膜形成工程である。
- 【図14】実施形態2におけるコンデンサの形成方法の 導電膜形成工程である。
 - 【図15】実施形態2におけるコンデンサの形成方法の 絶繰勝形成工程である。
 - 【図16】実施形態2におけるコンデンサの形成方法の 導電膜形成工程である。
 - 【図17】実施形態3におけるコイルの形成方法の導電 膜形成工程である。
- 【図18】実施形態3におけるコイルの形成方法の絶縁 膜形成工程である。
- 6 【図19】実施形態3におけるコイルの形成方法の導電 膜形成工程である。
 - 【図20】実施形態4における抵抗器の形成方法の抵抗 膜形成工程である。
 - 【図21】実施形態4における抵抗器の形成方法の導電 膜形成工程である。
 - 【図22】実施形態4における抵抗器の形成方法の導電 膜形成工程である。
 - 【図23】実施形態5における個別部品配置工程である。
- 6 【図24】実施形態5における導電膜形成工程である。
 - 【図25】実施形態5における接着膜の形成工程であ る。
 - 【図26】侍史形態5における個別部品の接着工程である。
 - 【図27】実施形態6 における配線バターンの色分け例 である
 - 【図28】実施形態6における配線パターンの着色方法 の変形例である。
- 【図29】インクジェット式記録ヘッドの分解斜視図で40 ある。
 - 【図30】インクジェット式記録へッドの主要部の斜視 図一部断面図である。

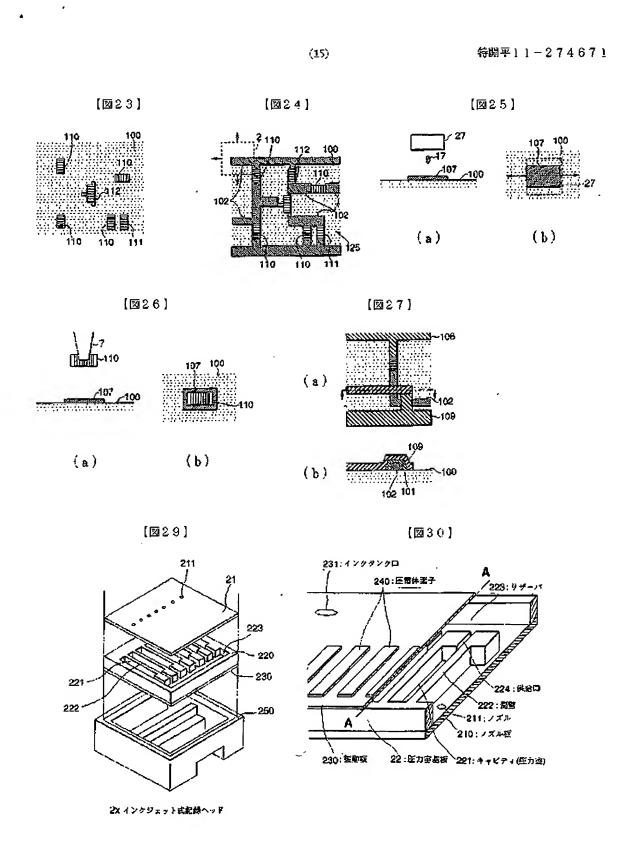
【符号の説明】

-]…墓板
- 2. 2x、21~2n…インクジェット式記録ヘッド
- 3. 3x、31~3n…処理装置
- 4…駆動機模
- 5…副御回懿
- 6…固化装置
- 50 lx. ll~ln…流動体 (パターン形成材料)









(15)

特闘平11-274671

フロントページの続き

(72)発明者 下田 達也 長野県家訪市大和3丁目3番5号 セイコ -エブソン株式会社内